PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

A 13.5.23 HO	WEITERES VORGEHEN		die Übermittlung des internationalen (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit
A 13523 W0 Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmele	<u></u>	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
	(Tag/Monat/Jahr)	į	
PCT/CH 01/00183	26/03/2	001	03/05/2000
Anmelder		-	
BRÄCKER AG et al.		<i>i</i>	
BRACKER AG et al.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In Dieser internationale Recherchenbericht umfa	ternationalen Büro übern aßt insgesamt 2	nittelt. Blätter.	erstellt und wird dem Anmelder gemäß en Unterlagen zum Stand der Technik bei.
Grundlage des Berichts	_		
A. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing	rnationale Recherche au gereicht wurde, sofern ur	if der Grundlage der in iter diesem Punkt nich	ternationalen Anmeldung in der Sprache ts anderes angegeben ist.
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))		einer bei der Behörde	eingereichten Übersetzung der internationalen
b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anme zusammen mit der internati	Sequenzprotokolls durch Idung in Schriflicher Forr	geführt worden, das n enthalten ist.	er Aminosāuresequenz ist die internationale
bei der Behörde nachträglic	_	•	inigoroloni wordon lot.
bei der Behörde nachträglic			n ist
! <u></u>	hträglich eingereichte sc	hriftliche Sequenzprote	okoll nicht über den Offenbarungsgehalt der
l —	•	•	lem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht rech	erchierbar erwiesen (siehe Feld I).
3. MangeInde Einheitlichkeit	t der Erfindung (siehe F	eld II).	
Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfir	ndung ·		
X wird der vom Anmelder eing	gereichte Wortlaut geneh	ımigt.	
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festge	esetzt:	
Anmelder kann der Behörde	egel 38.2b) in der in Feld e innerhalb eines Monats	III angegebenen Fass	sung von der Behörde festgesetzt. Der Absendung dieses internationalen
Recherchenberichts eine S 6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	_	ssung zu veröffentliche	n-Abb Nr. 4
X wie vom Anmelder vorgesch		oung to very lientificate	keine der Abb.
weil der Anmelder selbst ke	-	agen hat	Li Nomo dol Abb.
weil diese Abbildung die Er	~ ~	_	
Well diese Abblieding die El	-		

a. klassi IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES D01H7/60		"
Nach der in	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE	<u></u>	
Recherchie IPK 7	ner Mindestprütstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo D01H C23C	ole)	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
EPO-In	ternal		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 4 677 817 A (KANAI HIROYUKI) 7. Juli 1987 (1987-07-07) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument		1,7
A	WO 99 49113 A (BRAECKER AG ;KAEGI (CH); OBERHOLZER FRANZ P (CH)) 30. September 1999 (1999-09-30) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	JOERG	1,7
А	DE 43 03 763 A (PROSINO SRL) 14. Oktober 1993 (1993-10-14) Spalte 1, Zeile 60 -Spalte 2, Zei	le 55	1,7
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu lehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
° Besonderd Average Anme 'E' älteres Anme 'L' Veröffe scheir ander soll or ausge 'O' Veröffe eine E	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, incht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen kledatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, senutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht intlichung, die vor dem internationalen Anmekdedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf erfinderscher I altig werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselber	t worden ist und mit der r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden utung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung teit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
•	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	cherchenberichts
1	8. Juli 2001	31/07/2001	
Name und I	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Henningsen, O	

INTERMITIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int ponal Application No
PCT/CH 01/00183

Patent document cited in search repor	t	Publication date		atent family member(s)	Publication date
US 4677817	Α	07-07-1987	CH DE	674211 A 3545484 A	15-05-1990 02-07-1987
WO 9949113	A	30-09-1999	AU EP	6606598 A 1066419 A	18-10-1999 10-01-2001
DE 4303763	Α	14-10-1993	IT JP	1259525 B 6049721 A	20-03-1996 22-02-1994

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts RWr/ps-2828	WEITERES VORGEHEN	siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmel	dedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)	
PCT/CH 01/00217	(Tag/Monat/Jahr) 04/04/2	001	14/04/2000	
Anmelder	04/04/2	001	14/04/2000	
Anmelder				
MASCHINENFABRIK RIETER AG	et al.			
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In			erstellt und wird dem Anmelder gemäß	
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jet		Blätter. esem Bericht genannter	n Unterlagen zum Stand der Technik bei.	
Grundlage des Berichts				
Ainsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing			ernationalen Anmeldung in der Sprache anderes angegeben ist.	
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	ne ist auf der Grundlage e durchgeführt worden.	einer bei der Behörde ei	ngereichten Übersetzung der internationalen	
b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anme	Sequenzprotokolis durch	geführt worden, das	Aminosāuresequenz ist die internationale	
zusammen mit der internati	_		ngereicht worden ist.	
bei der Behörde nachträglic	_	•		
bei der Behörde nachträglic	ch in computerlesbarer Fe	orm eingereicht worden	ist.	
Die Erklärung, daß das nac internationaten Anmeldung	hträglich eingereichte sc im Anmeldezeitpunkt hin	hriftliche Sequenzprotok ausgeht, wurde vorgele	coll nicht über den Offenbarungsgehalt der gt.	
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	omputerlesbarer Form en	aßten Informationen de	m schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,	
2. Bestimmte Ansprüche ha	ben sich als nicht rech	er chierbar erwiesen (si	iehe Feld I).	
3. Mangelnde Einheitlichkeit		•	, ,	
_				
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfir	_			
wird der vom Anmelder eing	_	-		
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festge	setzt:		
_				
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung				
	gereichte Wortlaut geneh	migt.		
wurde der Wortlaut nach Re	egel 38.2b) in der in Feld e innerhalb eines Monats	III angegebenen Fassu	ng von der Behörde festgesetzt. Der ubsendung dieses internationalen	
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen	ist mit der Zusammenfas	sung zu veröffentlichen:	: Abb. Nr1	
wie vom Anmelder vorgesc	hlagen		keine der Abb.	
weil der Anmelder selbst ke	eine Abbildung vorgeschl	agen hat.		
weil diese Abbildung die Er	findung besser kennzeicl	nnet.	···-	
ĺ				

A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES D01H4/36 D01H4/02		
Nach der In	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE	Silverior and der 1717	
Recherchies IPK 7	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo D01H	ole)	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	weit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	ame der Datenbank und evtl. verwendete S	Suchbegriffe)
EPO-In	ternal		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 197 46 602 A (STAHLECKER HANS ;STAHLECKER FRITZ (DE)) 29. April 1999 (1999-04-29) in der Anmeldung erwähnt		16,30, 34,35, 39,41
A	das ganze Dokument		1-15, 17-29, 31-33, 36-38, 40,42-49
А	EP 0 893 518 A (ANTHONY PHILLIP K 27. Januar 1999 (1999-01-27) Seite 4, Zeile 3 - Zeile 8; Abbil 		1,9
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffe aber n "E" ätteres Anmel "L" Veröffei schein anderr soll oc ausge "O" Veröffe eine B "P" Veröffe dem b	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist. Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen kledatum veröffentlicht worden ist. Intlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ker die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt) Intlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, kenutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Intlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf erfinderischer I atigke werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in v diese Verbindung für einen Fachmann i "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben	worden ist und mit der zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden tung; die beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf chtet werden tung; die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist Patentfamilie ist
	Abschlusses der internationalen Recherche 8. Juli 2001	Absendedatum des internationalen Rec	Merchanic IIII II
Name und f	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Henningsen, O	

- -- ₁

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

int man Application No
PCT/CH 01/00217

Patent document cited in search report		Publication date		atent family member(s)	Publication date
DE 19746602	Α	29-04-1999	US	6058693 A	09-05-2000
EP 0893518	A	27-01-1999	US	5911676 A	15-06-1999

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 8. November 2001 (08.11.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/83864 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

D01H 7/60

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/CH01/00183

(22) Internationales Anmeldedatum:

26. März 2001 (26.03.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

867/00

3. Mai 2000 (03.05.2000) CI

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BRÄCKER AG [CH/CH]; Obermattstrasse 65, CH-8330 Pfäffikon (CH).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KÄGI, Jörg [CH/CH]; Drossli, CH-8498 Gibswil (CH).
- (74) Anwalt: SCHAAD, BALASS, MENZL & PARTNER AG; Dufourstrasse 101, CH-8034 Zürich (CH).

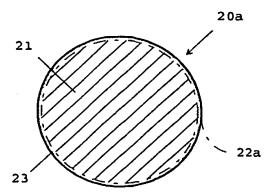
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AT (Gebrauchsmuster), AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, CZ (Gebrauchsmuster), DE, DE (Gebrauchsmuster), DK, DK (Gebrauchsmuster), DM, DZ, EE, EE (Gebrauchsmuster), ES, FI, FI (Gebrauchsmuster), GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SK (Gebrauchsmuster), SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: RING TRAVELER AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME
- (54) Bezeichnung: RINGLÄUFER UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG



- (57) Abstract: The invention relates to a ring traveler (10) comprising an uncoated core (20) that consists of an iron material. Said core is provided with an optionally composite nitrated marginal layer (23, 24) at least in the area of the running surfaces (1) with which it slides on the ring of a ring spinning frame or ring twisting frame.
- (57) Zusammenfassung: Der erfindungsgemässe Ringläufer (10) weist einen aus Eisenwerkstoff bestehenden, nicht beschichteten Kern (20) auf, der zumindest im Bereich der Laufflächen (1), mit denen er auf einem Ring einer Ringspinn- oder Ringzwirnmaschine gleitet, mit einer gegebenenfalls mehrteiligen, nitrierten Randschicht (23; 24) versehen ist.



WO 01/83864 A1

WO 01/83864

20

PCT/CH01/00183

Ringläufer und Verfahren zu dessen Herstellung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Ringläufers für Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen sowie sowie einen Ringläufer nach Anspruch 1 bzw. 7.

- 1 -

Ringläufer von Ringspinn- und Ringzwirnmaschinen werden mit hoher Umlaufgeschwindigkeit (30m/s bis 50m/s) Ringen der entsprechenden Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen bewegt. Sowohl die Kontaktfläche Ringläufer und Ring als auch die Kontaktfläche zwischen 10 Ringläufer und Faden sind einem hohen Verschleiss unterworfen. Zur Produktionssteigerung werden zunehmend höhere Laufgeschwindigkeiten der Ringläufer gefordert. Durch Erreichen höherer Standzeiten sollen 15 gleichzeitig die Kosten gesenkt werden.

Durch Beschichtung der Ringläufer mit entsprechenden Materialien konnten deren Lauf- und Betriebseigenschaften in den letzten Jahren deutlich verbessert werden. Die Verschleissfestigkeit am Fadendurchgang konnte bisher jedoch nicht verbessert werden.

Aus U.S. Patent 4,677,817 ist ein Ringläufer bekannt, der eine Keramikschicht aufweist, die dem Ringläufer eine höhere Härte sowie verbesserte Wärme- und Korrosions-resistenz verleiht. Dieser bekannte Ringläufer weist aufgrund der verbesserten Lauf- und Betriebseigenschaften deutlich reduzierte Betriebskosten auf. Negativ beeinflusst wird die Kostenrechnung jedoch durch den relativ hohen Herstellungsaufwand.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen 30 Ringläufer für Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen zu schaffen, der einerseits weiter verbesserte Lauf- und Betriebseigenschaften aufweist und andererseits mit reduziertem Aufwand herstellbar ist. Ferner ist ein Verfahren zur Herstellung dieses Ringläufers anzugeben.

Die Lösung dieser Aufgabe gelingt mit einem Verfahren und einem Ringläufer, welche die in Anspruch 1 bzw. Anspruch 7 angegebenen Merkmale aufweisen.

- 2 -

Ein erfindungsgemässer Ringläufer weist einen aus Eisenwerkstoff bestehenden, nicht beschichteten Kern auf, der zumindest im Bereich der Laufflächen, mit denen er auf einem Ring einer Ringspinn- oder Ringzwirnmaschine gleitet oder in denen der Faden geführt ist, eine gegebenenfalls mehrteilige nitrierte Randschicht aufweist.

Anstatt mit erheblichem Aufwand eine Schicht, z.B. eine Keramik- oder Phosphatschicht, auf den Kern aufzubringen und gegebenenfalls nachzubearbeiten, wird dieser zumindest teilweise einer Nitrierbehandlung unterworfen, während der dem Kern Wärmeenergie sowie ein Nitriermittel als Wirkmedium zugeführt wird.

Bei Nitrierbehandlung einer kann bekanntlich eine Versprödung sowie eine erhebliche Reduktion der Elastizität des behandelten Materials auftreten. Durch erfindungsgemässe Steuerung der Zusammensetzung Nitriermittels und entsprechend gewählte Behandlungszeit 20 kann die Elastizität des Ringläufers erhalten werden, die erforderlich ist, um diesen verformungsfrei auf Spinnringe aufsetzen zu können.

Der Kern wird auf eine Temperatur im Bereich von 450°C -25 vorzugsweise auf eine Temperatur nahe erwärmt und während 3 - 60 Stunden, vorzugsweise während Stunden, in dem genannten Temperaturbereich gehalten. Das Nitriermittel kann in Form vorzugsweise aus NH_3- und N_2- Teilen bestehenden Gases, 30 einer Flüssigkeit oder eines Plasmas zugeführt werden. Bereiche, in denen keine Nitrierbehandlung erfolgen soll, werden z.B. abgedeckt.

Die nitrierte Randschicht des Ringläuferkerns besteht aus einer Verbindungsschicht ohne zusätzliche Diffusions-35 schicht, aus einer Verbindungsschicht mit zusätzlicher, WO 01/83864 PCT/CH01/00183 - 3 -

radial innen liegender Diffusionsschicht oder nur aus einer Diffusionsschicht. Die Verbindungsschicht weist vorzugsweise eine Dicke von 0,1 μm - 30 μm und die Diffusionsschicht eine Dicke von 1 μm - 2000 μm auf.

5 Vorzugsweise weist das Wirkmedium, zusätzlich zu den Stickstoffteilen, Schwefel- und/oder Kohlenstoffteile auf. Durch Beimischung von Schwefel- und/oder Kohlenstoffteilen kann der Reibwert reduziert werden. Gleichzeitig können die Dicken der Verbindungsschicht und der Diffusionsschicht nach Bedarf abgestimmt werden.

Bei der Wahl von geringen Dicken der Verbindungsschicht ergeben sich nur geringe Veränderungen der Rauheit der Kernoberfläche.

In vorzugsweisen Ausgestaltungen der Erfindung wird die 15 Oberfläche des Ringläufers vor und/oder nach der Nitrierbehandlung zusätzlich poliert. Ringläufer, die einer hohen chemischen Beanspruchung ausgesetzt sind, werden vorzugsweise nachoxydiert.

Sofern ein Kern aus einem vergüteten Stahl verwendet 20 wird, entstehen während der Nitrierbehandlung nur vernachlässigbar kleine Massänderungen.

25

30

Die erfindungsgemässen Ringläufer weisen wesentlich verbesserte Betriebseigenschaften, insbesondere eine erhöhte Läuferstandzeit sowie eine erhöhte Einschneideresistenz an der Fadenpassage auf. Die funktionell sehr wichtige Einschneideresistenz im Fadendurchgang bei mechanischer und/oder chemischer Belastung wurde um 50% - 200% verbessert, woraus ein Verbesserung der Qualität des verarbeiteten Garns resultiert. Aufgrund der erhöhten chemischen Resistenz werden ferner Garnverschmutzungen durch Korrosionsprodukte vermieden, die bei der Verarbeitung avivierter und chlorhaltiger Fasern bisher auftraten. Aufgrund der guten Gleiteigenschaften wird zudem keine oder nur eine geringe Faserschmierung benötigt.

- 4 -

Die Ringläufer können zudem mit geringerem Aufwand hergestellt und gegebenenfalls vorhandenen individuellen Anforderungen angepasst werden.

Erfindungsgemässe Ringläufer können sowohl in Spinnereien als auch in Zwirnereien verwendet werden. Ihre guten Laufeigenschaften, wie z.B. gutes Gleiten und geringer Verschleiss, kommen besonders vorteilhaft im Zusammenwirken mit Stahlringen zur Geltung, sie können aber auch auf anderen Ringen, wie z.B. auf gesinterten, brünierten oder beschichteten Ringen verwendet werden.

Der erfindungsgemässe Ringläufer wird nachstehend anhand von in den Zeichnungen gezeigten Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen rein schematisch:

Fig. la - 1f verschiedene Ausführungsformen von Ringläu-15 fern,

Fig. 2 den Schnitt durch den Kern eines Ringläufers vor dessen Bearbeitung und

Fig. 3 - 5 den Schnitt durch den Kern von Ringläufern nach erfindungsgemässer Bearbeitung.

20

5

10

Die Figuren 1a bis 1f zeigen Ringläufer 10a, ..., 10f in verschiedenen, bereits in der WO 99/49113 beschriebenen Ausgestaltungen. In Fig. la und 1b sind C-förmige Ringläufer 10a, 10b gezeigt, wie sie typischer Weise auf T-Flanschringen von Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen eingesetzt werden. Die Figuren 1c bis 1f zeigen hingegen ohr- und hakenförmigen Ringläufer 10c, ..., 10f. Die Ringläufer 10c und 10d werden auf Schrägflanschringen, die Ringläufer 10e auf konisch verlaufenden und die Ringläufer 10f auf vertikal verlaufenden Flanschringen verwendet.

Mit 1 sind jeweils die Bereiche der Ringläufer 10a, ..., 10f gekennzeichnet, die während des Betriebes die auf den Flanschringen gleitenden Laufflächen bilden. Dabei können 5

20

35

bei den C-förmigen Ringläufern 10a, 10b aufgrund ihrer symmetrischen Ausgestaltung beide Flanken a, b als Laufflächen dienen. Bei den ohr- oder hakenförmigen Ringläufern 10c, ..., 10f ist der Bereich 1 der Laufflächen eindeutig durch die Form festgelegt ist.

Erfindungsgemässe Ringläufer 10 bzw. 10a, ...10f können in den in Fig. 1a, ..., 1f gezeigten oder in beliebigen weiteren Ausgestaltungen hergestellt werden.

Ein erfindungsgemässer Ringläufer 10 weist einen aus Eisenwerkstoff bestehenden, nicht beschichteten Kern 20 auf, der zumindest im Bereich 1 der Laufflächen, mit denen er auf einem Ring einer Ringspinn- oder Ringzwirnmaschine gleitet oder in dem Bereich, in dem der Faden geführt wird, eine nitrierte Zone auf. Der Fadendurchgang 15 liegt dabei in den mit 4 bezeichneten Bereichen der Ringläufer 10a, ..., 10f.

Der Ringläufer 10 wird dazu zumindest teilweise einer Nitrierbehandlung unterworfen, während der dem Kern 20 Wärmeenergie sowie ein Nitriermittel als Wirkmedium zugeführt wird. Um nach der Nitrierbehandlung möglichst glatte Oberflächen zu erzielen, wird der Ringläufer 10 vorzugsweise vor der Nitrierbehandlung poliert.

Der Grundwerkstoff des Kerns 20 ist vorzugsweise ein unlegierter oder niedrig legierter Stahl, vorzugsweise 25 ein Nitrierstahl. Vorzugsweise wird ein Kern 20 aus einem vergüteten Stahl gewählt, bei dem während der Nitrierbehandlung nur vernachlässigbar kleine Massänderungen entstehen. Ferner enthält der Grundwerkstoff des Kerns 20 vorzugsweise nitridbildende Elemente wie Chrom, Vanadium, 30 Aluminium, Molybdän, Mangan und/oder Nickel.

Nebst der Wahl des Rohmaterials (z.B. vergüteter Stahl) beeinflussen die Prozessparameter, wie Temperaturverlauf (Rampenprofil der Erwärmung, Haltezeit und Haltetemperatur, Rampenprofil der Abkühlung) und Zusammensetzung des Nitriermittels das Ergebnis der Nitrierbehandlung.

- 6 -

Der Kern wird in einem Ofen auf eine Temperatur 450°C -Bereich von 600°C, vorzugsweise auf Temperatur nahe 550°C erwärmt und während 3 - 60 Stunden, vorzugsweise während etwa 24 Stunden, in dem genannten Temperaturbereich gehalten. Das Nitriermittel kann 5 Form eines vorzugsweise aus NH_3- und N_2- Teilen bestehenden, gegebenenfalls auch H2 aufweisenden Gases, einer Flüssigkeit oder eines Plasmas zugeführt werden. Bei der Plasmabehandlung, während der vorzugsweise reiner Stick-10 stoff N_2 als Nitriermittel verwendet wird, werden Stickstoffatome in einer evakuierten Kammer ionisiert, wonach sie von der entgegengesetzt polarisierten Oberfläche 22 der Ringläufer 10 angezogen werden und sich mit dem Eisen zu Eisennitrid verbinden

15 Erfindungsgemäss behandelte Ringläufer 10 weisen nach der Behandlung vorzugsweise eine schwarz, blau, gelb oder weiss glänzende Oberfläche 22a auf.

20

30

35

Vorzugsweise weist das Wirkmedium, zusätzlich zu Stickstoffteilen, Schwefel- und/oder Kohlenstoffteile auf. Dadurch kann einerseits der Reibwert reduziert und gleichzeitig die Bildung der nitrierten Zonen beeinflusst werden.

Durch die beschriebene Nitrierbehandlung wird im Kern 20 des Ringläufers 10 eine gegebenenfalls mehrteilige 25 nitrierte Randschicht gebildet, die anhand der Figuren 2 bis 5 näher erläutert wird.

Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch den Kern 20 eines unbehandelten Ringläufers 10. Es ist ersichtlich, dass über den gesamten Kernquerschnitt unveränderter Grundwerkstoff 21 vorhanden ist.

Fig. 3 zeigt einen Schnitt durch den Kern 20a eines behandelten Ringläufers 10, der eine dünne, aus nitriertem Grundwerkstoff bestehende Randschicht aufweist, die als Verbindungsschicht 23 bezeichnet wird, in der eine weitgehende Diffusionssättigung eingetreten ist.

Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch den Kern 20b eines intensiver behandelten Ringläufers 10, der eine Verbindungsschicht 23 und darunter eine weitere aus nitriertem Grundwerkstoff bestehende Schicht aufweist, die als Diffusionsschicht 24 bezeichnet wird. In der Diffusionsschicht 24 sind stickstoffangereicherte Mischkristalle und ausgeschiedene Nitride enthalten.

Fig. 5 zeigt einen Schnitt durch den Kern 20c eines behandelten Ringläufers 10 der lediglich eine Diffusions-10 schicht 24 und keine Verbindungsschicht 23 aufweisen.

Die Wahl des Schichtaufbaus erfolgt nach Anforderungsprofil für den Ringläufer 10. Für Ringläufer 10 mit hohen Laufgeschwindigkeiten wird vorzugsweise eine harte Verbindungsschicht vorgesehen. Für Ringläufer 10, 15 relativ hohen Kräften ausgesetzt sind, wird, unter Vermeidung einer Verbindungsschicht, vorzugsweise eine zähere und trotzdem relativ harte Diffusionsschicht 24 gewählt.

Die Verbindungsschicht weist vorzugsweise eine Dicke von 20 0,1 μm - 30 μm und die Diffusionsschicht eine Dicke von 1 μm - 2'000 μm auf. Besonders vorteilhaft ist die Verwendung einer Verbindungsschicht mit einer Dicke von 8 μm - 12 μm und eine Diffusionsschicht mit einer Dicke von 100 μm - 200 μm. Durch die Wahl einer geringen Dicke oder der gänzlichen Vermeidung der Verbindungsschicht können Materialbrüche verhindert werden, die bisher den Einsatz dieser Technologie in diesem Bereich unmöglich gemacht haben.

Die durch die Nitrierbehandlung entstehenden Schichtdicken sind stark von der Stahlzusammensetzung und vom
Oberflächenzustand der unbehandelten Ringläufer 10
abhängig. Grundsätzlich wird bei hohem Stickstoffangebot
und hohen Temperaturen eine grosse Verbindungsschicht und
bei niedrigem Stickstoffangebot und tiefen Temperaturen
eine dünne Verbindungsschicht erzielt. Die Schichtdicken

- 8 -

bzw. die Diffusionstiefen sind dabei abhängig von der Behandlungsdauer.

Feine, leichte Ringläufer 10 werden zudem während einer kürzeren Dauer behandelt als grobe, schwere Ringläufer 5 10.

Durch Beimischung von Schwefel- und/oder Kohlenstoffteilen kann der Reibwert reduziert werden. Gleichzeitig können die Dicken der Verbindungsschicht und der Diffusionsschicht nach Bedarf abgestimmt werden.

- 10 Bei der Wahl von geringen Dicken der Verbindungsschicht ergeben sich nur geringe Veränderungen der Rauheit der Kernoberfläche 22a, so dass ein anschliessendes Polieren der Laufflächen vermieden werden kann. Ferner wird eine Versprödung des Kernwerkstoffes vermieden.
- 2ur Optimierung des Ringläufers 10 wird in vorzugsweisen Ausgestaltungen der Erfindung die Oberfläche 22; 22a des Kerns 20; 20a vor und/oder nach der Nitrierbehandlung poliert.
- Ringläufer 10, die einer hohen chemischen Beanspruchung 20 ausgesetzt sind, werden vorzugsweise nachoxydiert.

Im Bereich der Lauffläche 1 muss natürlich vornehmlich eine mit 3 bezeichnete Innenseite des Ringläufers 10 verschleissfest und mit guten Gleiteigenschaften ausgestattet sein und daher eine nitrierte Schicht 23; 24 aufweisen. Bei entsprechender Fadenspannung kann es sich ergeben, dass der Ringläufer 10 seitlich verkippt auf einem Ring entlang läuft, so dass es sich als vorteilhaft erweisen kann, auch die beiden Stirnseiten 2 mit einer nitrierten Schicht 23; 24 zu versehen.

Die Nitrierbehandlung erfolgt vorzugsweise für den gesamten Ringläufer 10, obwohl es auch möglich ist, nur die mechanisch und/oder chemisch stark beanspruchten Bereiche mit einer nitrierten Randzone zu versehen.

Patentansprüche

5

30

- 1. Verfahren zur Herstellung eines Ringläufers (10) für Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen, der einen aus Eisenwerkstoff bestehenden Kern (20) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (20) oder Teile davon einer Nitrierbehandlung unterworfen werden, während der dem Kern (20) Wärmeenergie sowie ein Nitriermittel als Wirkmedium zugeführt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (20) auf eine Temperatur im Bereich von 450°C - 600°C, vorzugsweise auf eine Temperatur nahe 550°C erwärmt wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (20) während 3 60 Stunden, vorzugsweise während etwa 24 Stunden in dem genannten Temperaturbereich gehalten wird.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, gekennzeichnet, dass das Nitriermittel in Form eines vorzugsweise aus NH₃und N₂-Teilen bestehenden 20 Gases, einer mit Stickstoff angereicherten Flüssigkeit oder eines mit Stickstoff angereicherten Plasmas zugeführt wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Wirkmedium, zusätzlich zu den Stickstoffteilen, Schwefel- und/oder Kohlenstoffteile aufweist.
 - 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern (20) vor und/oder nach der Nitrierbehandlung poliert und/oder nach der Nitrierbehandlung oxydiert wird.
 - 7. Ringläufer (10) für Ringspinn- oder Ringzwirnmaschinen mit einem aus Eisenwerkstoff bestehenden Kern (20), dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens

ein mechanisch beanspruchter Teil des Kerns (20), insbesondere die Lauffläche für den Faden und/oder die auf dem Ring laufende Fläche, eine nitrierte Randschicht (23; 24) aufweist.

- 5 8. Ringläufer (10) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Randschicht (23; 24) aus einer
 Verbindungsschicht (23) ohne zusätzliche Diffusionsschicht (24), aus einer Verbindungsschicht (23) mit
 zusätzlicher Diffusionsschicht (24) oder nur aus
 einer Diffusionsschicht (24) besteht.
- Ringläufer (10) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsschicht (23) eine Dicke von 0,1 μm 30 μm und die Diffusionsschicht (24) eine Dicke von 1 μm 2000 μm aufweist wobei bevorzugt eine Verbindungsschicht (23) mit einer Dicke von 8 μm 12 μm und eine Diffusionsschicht (24) mit einer Dicke von 100 μm 200 μm vorgesehen sind.
- 10. Ringläufer (10) nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
 20 gekennzeichnet, dass die Verbindungsschicht (23),
 gegebenenfalls auch die Diffusionsschicht (24)
 Schwefel- und/oder Kohlenstoffteile enthalten.
- Ringläufer (10) nach einem der Ansprüche 7 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche (22) des
 Kerns (20) poliert und/oder mit einer Oxydschicht versehen ist.
 - 12. Ringläufer (10) nach einem der Ansprüche 7 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfläche (22) des Kerns (20), vorzugsweise glänzend, schwarz, blau, gelb oder weiss ist.

30

13. Ringläufer (10) nach einem der Ansprüche 7 - 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundwerkstoff (21) des Kerns (20) ein vergüteter und/oder ein unlegier-

- 11 -

ter oder niedrig legierter Stahl, vorzugsweise ein Nitrierstahl ist.

14. Ringläufer (10) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundwerkstoff (21) des Kerns
(20) vorzugsweise nitridbildende Elemente wie Chrom,
Vanadium, Aluminium, Molybdän, Mangan und / oder
Nickel enthält.

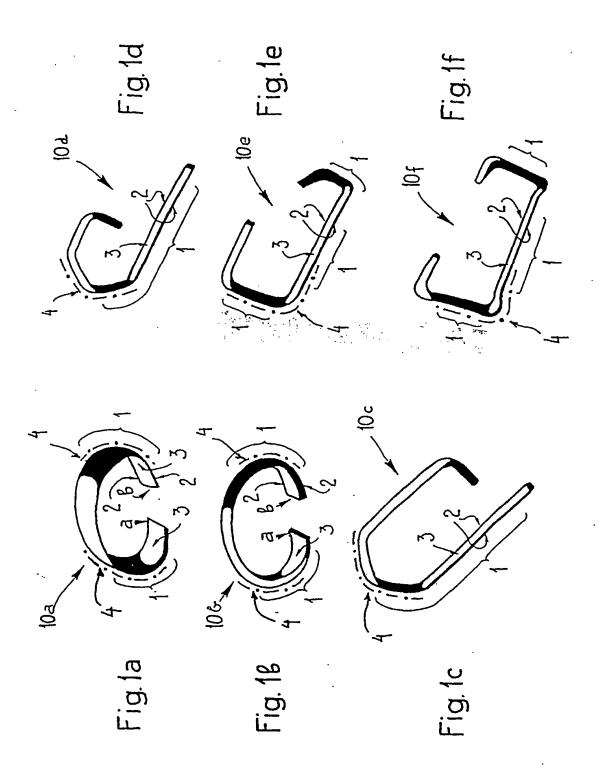


Fig. 2

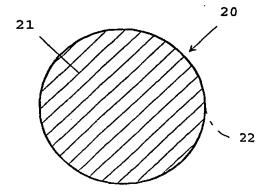


Fig. 3

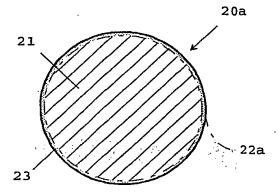


Fig. 4

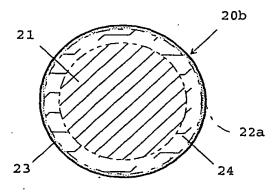
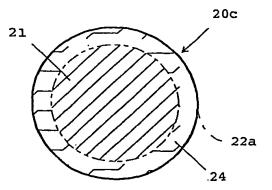


Fig. 5



In d Application No PCT/CH 01/00183

A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER D01H7/60		ı
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	tion and IPC	
	<u> </u>	non and o	
	SEARCHED cumentation searched (classification system tollowed by classification	n cymhole\	-
IPC 7	D01H C23C	ii symbos)	
Documentat	tion searched other than minimum documentation to the extent that so	uch documents are included. In the fields se	arched .
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical, search terms used)	
EPO-In	ternal		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages	Relevant to claim No.
А	US 4 677 817 A (KANAI HIROYUKI) 7 July 1987 (1987-07-07) cited in the application the whole document	·	1,7
A	WO 99 49113 A (BRAECKER AG ;KAEGI (CH); OBERHOLZER FRANZ P (CH)) 30 September 1999 (1999-09-30) cited in the application the whole document	JOERG	1,7
A	DE 43 03 763 A (PROSINO SRL) 14 October 1993 (1993-10-14) column 1, line 60 -column 2, line	· 55	1,7
		-	
Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
"A" docum	ategories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance	*T* later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	the application but
filing o	document but published on or after the International date ent which may throw doubts on priority claim(s) or	"X" document of particular relevance; the c cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do	be considered to
citatio "O" docum	is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevance; the c cannot be considered to involve an inv document is combined with one or mo ments, such combination being obvior	ventive step when the ore other such docu-
P docum	means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	in the art. *&" document member of the same patent	
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	arch report
1	8 July 2001	31/07/2001	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2	Authorized officer	
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Henningsen, O	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int d Application No PCT/CH 01/00183

Patent document cited in search repor	t	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 4677817	Α	07-07-1987	CH DE	674211 A 3545484 A	15-05-1990 02-07-1987
WO 9949113	Α	30-09-1999	AU EP	6606598 A 1066419 A	18-10-1999 10-01-2001
DE 4303763	Α	14-10-1993	IT JP	1259525 B 6049721 A	20-03-1996 22-02-1994

Int des Aktenzeichen PCT/CH 01/00183

A. KLASSII IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES D01H7/60		
Nach der Int	ternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	sifikation und der IPK	·- ·
	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchier IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol D01H C23C	e)	
	de aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow		
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und evti. verwendete Suc	chbegritte)
EPO-In	ternal		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
А	US 4 677 817 A (KANAI HIROYUKI) 7. Juli 1987 (1987-07-07) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument		1,7
A	WO 99 49113 A (BRAECKER AG ;KAEGI (CH); OBERHOLZER FRANZ P (CH)) 30. September 1999 (1999-09-30) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument	JOERG	1,7
Α	DE 43 03 763 A (PROSINO SRL) 14. Oktober 1993 (1993-10-14) Spalte 1, Zeile 60 -Spalte 2, Zei	le 55	1,7
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu tehmen	X Siehe Anhang Patentfamille	
* Besonderd aber in *E* älleres Anme *L* Veröffe scheir andern soll od ausge *O* Veröffe eine E*P* Veröffe dem b	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen idedatum veröffentlicht worden ist nutlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie stührt) entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf erlindertscher Tatigkeit werden, wenn die Veröffentlichung mit ei Veröffentlichungen dieser Kategorie in V diese Verbindung für einen Fachmann na *&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben P	orden ist und mit der um Verständnis des der ter der ihr zugrundeliegenden ng; die beanspruchte Erfindung ing nicht als neu oder auf itet werden ng; die beanspruchte Erfindung beruhend betrachtet ner oder mehreren anderen erbindung gebracht wird und abeilegend ist atentfamilie ist
	Abschlusses der internationalen Recherche 8. Juli 2001	Absendedatum des internationalen Rech	ा जालाएस। जिल्ह
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Henningsen, O	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

tni es Aktenzeichen
PCT/CH 01/00183

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
 US 4677817	A	07-07-1987	CH DE	674211 A 3545484 A	15-05-1990 02-07-1987
WO 9949113	A	30-09-1999	AU EP	6606598 A 1066419 A	18-10-1999 10-01-2001
DE 4303763	Α	14-10-1993	IT JP	1259525 B 6049721 A	20-03-1996 22-02-1994